

# Краткие сообщения

01:05

## О критерии плавления—кристаллизации и энергии активационных процессов для нанокристаллов

© М.Н. Магомедов

Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН,  
367030 Махачкала, Россия  
e-mail: mahmag@dinet.ru

(Поступило в Редакцию 21 сентября 2009 г. В окончательной редакции 24 декабря 2009 г.)

Показано, что предложенный ранее для макроструктур локализационный критерий фазового перехода кристалл—жидкость справедлив и для нанокристаллов. Изучено изменение параметров активационных процессов (образование вакансий и самодиффузия) при уменьшении размера нанокристалла. Показано, что в области низких температур нанокристалл имеет более совершенную решетку, чем макрокристалл, а при высоких температурах нанокристалл заметнее активирован более подвижными вакансиями, чем макрокристалл.

### Введение

Основной проблемой теории фазового перехода (ФП) кристалл—жидкость (или кристалл—газ) является вопрос о критерии, определяющем этот переход. И хотя критериев ФП было предложено много [1,2], природа ФП кристалл—жидкость не ясна до сих пор. В работах [1,2] был предложен локализационный критерий фазового перехода кристалл—жидкость (ФП К—Ж), согласно которому ФП К—Ж в макрокристалле (т.е. при числе атомов  $N = \infty$ ) начинается, когда доля делокализованных атомов ( $N_d$ ) достигнет определенной величины от общего числа атомов в системе:

$$x_d(S-L) = N_d(S-L)N \approx 10^{-2}.$$

Здесь S—L означает, что величина относится к области перехода твердое (S)—жидкое (L). Возникает вопрос: справедлив ли данный локализационный критерий ФП К—Ж для нанокристаллов? В настоящей работе предложен один из вариантов ответа на этот вопрос.

### Локализационный критерий фазового перехода кристалл—жидкость

Как было показано в работах [1,2] доля атомов, перешедших из локализованного состояния (когда атом совершает колебания в ячейке, образованной ближайшим окружением) в делокализованное состояние (где атом имеет кинетическую энергию выше некоторого порогового значения  $E_d$ ), описывается неполной

гамма-функцией следующего вида:

$$\begin{aligned} x_d(Y_d) &= \frac{N(Y_d)}{N} = \frac{2}{\pi^{1/2}} \int_{Y_d}^{\infty} t^{1/2} \exp(-t) dt \\ &= 2 \left( \frac{Y_d}{\pi} \right)^{1/2} \exp(-Y_d) + 1 - \text{erf}(Y_d^{1/2}). \end{aligned} \quad (1)$$

При выводе данной функциональной зависимости  $x_d(Y_d)$  предполагалось, что делокализованные атомы подчиняются распределению Максвелла—Больцмана. Здесь  $\text{erf}(X)$  — интеграл вероятностей,  $Y_d = E_d/k_B T$ ,  $k_B$  — постоянная Больцмана,  $T$  — температура,  $E_d$  — энергия делокализации атома, которая для модели кристалла Эйнштейна имеет вид

$$E_d(T, c) = \left( \frac{27}{128\pi^2 k_p^{2/3}} \right) m f_w(y) \left( \frac{c k_B \Theta}{\hbar} \right)^2, \quad (2)$$

где  $\Theta$  — температура Дебая,  $c = (6k_p/\pi\rho)^{1/3}$  — расстояние между центрами ближайших атомов,  $\rho = N/V$  — плотность числа атомов,  $V$  и  $N$  — объем и число атомов в системе,  $k_p$  — коэффициент упаковки структуры,  $\hbar$  — постоянная Планка,  $m$  — масса атома,

$$f_w(y) = \frac{2[1 - \exp(-y)]}{y[1 + \exp(-y)]}, \quad y = \frac{2\Theta}{4T}. \quad (3)$$

Используя критерий плавления Линдеманна [3–7], для температуры плавления кристалла Эйнштейна  $T_m$  можно получить выражение:

$$k_B T_m = \left( \frac{3}{16} \right) X_L^2 m f_w(y) \left( \frac{c k_B \Theta}{\hbar} \right)^2, \quad (4)$$

где параметр Линдеманна равен [3–7]:  $X_L = 0.1–0.15$ .

Из формул (2) и (4) легко получить соотношение, справедливое при любом значении  $f_w(y)$ , т. е. для любой величины отношения  $T_m/\Theta$ :

$$\frac{E_d(T_m)}{k_B T_m} = \frac{18}{(4X_L \pi k_p^{1/3})^2}. \quad (5)$$

Из (5) легко понять, что если  $X_L = \text{const}$ , то как отношение  $E_d(T_m)/k_B T_m = Y_d(T_m)$ , так и величина  $x_d(S-L) = x_d(Y_d(T_m))$  будут постоянны для веществ с одинаковой структурой при любом значении отношения  $T_m/\Theta$ .

## Обобщение локализационного критерия на наносистемы

Из соотношения (5) также следует, что если параметр Линдеманна  $X_L$  не меняется с размером нанокристалла, то и значения  $Y_d(T_m)$  и  $x_d(S-L)$  не изменяются при уменьшении размера. Но постоянна ли величина  $X_L$  при уменьшении размера нанокристалла?

Исходя из результатов работ [3–7] следует, что критерий Линдеманна хорошо выполняется для нанокристаллов, поскольку это критерий локально микроскопический. Это заключение, примененное к формулам (1) и (5), позволяет утверждать справедливость локализационного критерия ФП К–Ж также дляnanoструктур, независимо от величины поверхностного давления (которое для нанокристалла может быть довольно значительным [8–10]), поскольку, как было показано в [3], параметр Линдеманна от давления не зависит.

Во многих работах (см. обзор [1]) используется вакансационный критерий ФП К–Ж, согласно которому ФП К–Ж в макрокристалле начинается, когда доля вакансий достигнет определенной величины, которая почти постоянна для различных веществ. Как показано в [1], вакансационный и локализационный критерии ФП К–Ж взаимосвязаны, так как энергия делокализации и энергия образования вакансии  $E_V$  в кристалле связаны соотношением [11]:

$$E_d = \left( \frac{3k_n}{2\pi^2 k_p^{2/3}} \right) E_V, \quad (6)$$

где  $k_n$  — первое координационное число.

Для ответа на поставленный во Введении вопрос используем модель нанокристалла в виде прямоугольного параллелепипеда с варьируемой формой поверхности [8–10]. В данной модели усредненное (по всем атомам нанокристалла) первое координационное число  $k_n(N, f)$  определяется как размером (числом атомов  $N$ ), так и параметром формы  $f$  нанокристалла. Учтя это в соотношении (6), из (5) имеем:

$$\frac{E_V(T_m)}{k_B T_m} = \frac{3}{[4X_L^2 k_n(N, f)]}.$$

Таким образом, вакансационный критерий ФП К–Ж не сохраняется при переходе к нанокристаллам. При плавлении нанокристалла концентрация вакансий в нем тем

ниже, чем меньшее значение „размерного аргумента“:  $k_n^* = k_n(N, f)/k_n(N = \infty)$ . Это легко понять исходя из результатов машинного моделирования ФП К–Ж [7]: кластер из 13 атомов сохраняет свою структуру (т. е. не содержит вакансий) при переходе из твердоподобного (solid-like) в жидкостное (liquid-like) состояние. Согласно [7], разница между этими состояниями обусловлена изменением в величине среднеквадратичных отклонений в структуре, что согласно (1), неизбежно ведет и к изменению доли делокализованных атомов в жидкостном состоянии.

Из рассмотрения критериев плавления возникает вопрос: а как вообще изменяется энергия активационного процесса с уменьшением размера нанокристалла?

## Изменение энергии активационного процесса с размером наносистемы

Вопрос об изменении параметров активационных процессов (образование вакансий и самодиффузия) при уменьшении размера нанокристалла является наименее изученным как экспериментально, так и теоретически. Изучение плоской поверхности макрокристаллов различных веществ показывает, что в поверхностном слое (2–4 атомных слоя) наблюдается заметное уменьшение энергии активационных процессов [12–14]. Исходя из этих результатов легко сделать вывод о поведении нанокристалла: так как с уменьшением размера роль поверхности будет расти пропорционально отношению площади поверхности к объему  $\Sigma/V$ , то при радиусе ниже 2–4 атомных слоя нанокристалл должен быть весь активирован подвижными вакансиями. Но экспериментальное изучение образования и роста нанокристаллов показывает, что плотность вакансий в них не больше, чем в объеме макрокристалла, и нанокристаллы имеют устойчивую кристаллическую структуру [3,15–17]. Возникает вопрос — почему нанокристалл не активирован вакансиями так, как это наблюдается в поверхностном слое макрокристалла?

Для ответа на этот вопрос необходимо учесть наличие поверхностного давления, которое для нанокристалла может быть как положительным (сжимающим), так и отрицательным (растягивающим) [8–10]. Именно этим поверхностное давление в нанокристалле отличается от поверхностного давления в жидкости (давления Лапласа), которое для нанокапли радиусом  $r$  может быть только сжимающим:  $P_{ls} = 2\sigma/r$ , где  $\sigma$  — поверхностная энергия или поверхностное натяжение жидкой фазы.

Впервые влияние сжимающего поверхностного давления на энергию образования вакансий в нанокристалле было теоретически изучено в работах [18,19]. В этих работах было указано, что трудности теоретического изучения вакансий в нанокристаллах связаны с тем, что „избыточное (лапласово) давление „выталкивает“ вакансии из малых частиц, но в то же время избыточная

(поверхностная) энергия уменьшает энергию образования вакансий, что должно приводить к увеличению их концентрации, причем величины обоих эффектов одного порядка“ [19]. Для сферического нанокристалла радиусом  $r$  (где „давление Лапласа“ равно  $2\sigma/r$ ) зависимость концентрации вакансий от размера имеет вид:

$$\phi(r)^* = \frac{\phi(r)}{\phi(\infty)} \approx \exp \left[ -\frac{2\sigma(v_V - 0.5v_a)}{rk_b T} \right], \quad (7)$$

где  $v_a$  и  $v_V$  — объем атома и объем образования вакансии в нанокристалле.

Из выражения (7) видно, что если выполняется неравенство  $v_V > 0.5v_a$ , то преобладает первый фактор и при уменьшении размера нанокристалла концентрация вакансий в нем становится меньше, чем в макрокристалле:  $\phi(r) < \phi(\infty)$ . Если выполняется условие  $v_V < 0.5v_a$ , то диспергирование приводит к росту концентрации вакансий:  $\phi(r) > \phi(\infty)$ . В работах [18,19] было отмечено, что для ван-дер-ваальсовых кристаллов, где выполняется условие  $v_V \approx v_a$ , при диспергировании концентрация вакансий должна уменьшаться. Для металлов  $v_V \approx 0.5v_a$ , поэтому при уменьшении их размера концентрация вакансий в них изменяться не должна.

Однако при получении этих выводов в работах [18,19] не учитывалась зависимость объема образования вакансии от температуры и размера нанокристалла. Использовались значения  $v_V/v_a$ , которые были оценены в экспериментах с макрокристаллами при высокой температуре. Между тем величина  $v_V/v_a$  очень сильно зависит от температуры [11], изменяясь от  $v_V/v_a = 0$  при  $T = 0$  до вышеуказанных значений при  $T \gg \Theta$ . Кроме того, формула (7) неприменима ни при  $T = 0$ , ни при  $P_{ls} < 0$ , т. е. при размерном растяжении.

Используем для изучения размерной зависимости энергии активационных процессов модель нанокристалла в виде прямоугольного параллелепипеда с варьируемой формой поверхности [8–10]. Тогда для „не квантовых“ кристаллов (т. е. при малой энергии „нулевых колебаний“ по сравнению с энергией межатомной связи) можно получить:

$$\left[ \frac{\Theta(N, f)}{\Theta(\infty)} \frac{c(N, f)}{c(\infty)} \right]^2 = [\Theta^*(N, f)c^*(N, f)]^2 \cong \frac{k_n^*(N, f)}{[c^*(N, f)]^{2(3\gamma-1)}}, \quad (8)$$

где

$$\Theta^*(N, f) = \frac{\Theta(N, f)}{\Theta(N = \infty)} \quad \text{и} \quad c^*(N, f) = \frac{c(N, f)}{c(N = \infty)}$$

— относительные средние (по всему нанокристаллу) значения температуры Дебая и расстояния между центрами ближайших атомов,  $\gamma$  — параметр Грюнайзена, который почти не зависит от размеров нанокристаллов.

В рамках данной модели из формул (2), (6) и (8) можно получить следующие выражения:

$$\begin{aligned} E_V^*(N, f) &= \frac{E_V(N, f)}{E_V(\infty)} = \frac{[\Theta^*(N, f)c^*(N, f)]^2 f_w^*(y)}{k_n^*(N, f)} \\ &\cong \frac{f_w^*(y)}{[c^*(k_n^*)]^{2(3\gamma-1)}}, \\ E_d^*(N, f) &= \frac{E_d(N, f)}{E_d(\infty)} = [\Theta^*(N, f)c^*(N, f)]^2 f_w^*(y) \\ &\cong \frac{k_n^* f_w^*(y)}{[c^*(k_n^*)]^{2(3\gamma-1)}}. \end{aligned} \quad (9)$$

Поскольку функция  $k_n(N, f)$  уменьшается как при „изоморфном“ (т. е. при  $f = \text{const}$ ) уменьшении размера, так и при „изомерном“ (т. е. при  $N = \text{const}$ ) отклонении формы нанокристалла от кубической, то при уменьшении „размерного аргумента“  $k_n^*$  и при  $c^*(k_n^*) = 1$  значение  $E_d^*$  уменьшается более существенно, чем  $E_V^*$ . Это обусловлено тем, что с ростом доли „поверхностных“ атомов при уменьшении  $k_n^*$  средняя скорость движения атомов в нанокристалле возрастает, что и приводит, согласно (9), к уменьшению  $E_d^*$ . Вероятность образования вакансии была определна как среднее арифметическое из вероятностей покинуть атомом ячейку (образованную ближайшим окружением) в каком-либо из  $(k_n/2)$  радиальных направлений при  $N = \text{const}$  [11]. При уменьшении размера (или размерного аргумента  $k_n^*(N, F)$ ) доля поверхностных атомов растет, что должно приводить к облегчению ухода атомов из нанокристалла и к уменьшению значения  $E_V^*$ . Но условие постоянства числа атомов (ибо система замкнута) и формы нанокристалла приводит к равенству потоков атомов из нанокристалла и обратно, т. е. условие замкнутости рассматриваемой наносистемы ( $N = \text{const}$ ) приводит к тому, что сколько атомов вылетает из поверхности нанокристалла, столько же должно влететь обратно на их место из паровой фазы, так, чтобы число  $N$  не могло самопроизвольно изменяться. Число  $N$  может меняться только как аргумент задачи. Поэтому значение  $E_V^*$  не изменяется с уменьшением размерного аргумента  $k_n^*$  в формуле (9) при условии

$$\frac{f_w^*(y)}{[c^*(k_n^*)]^{2(3\gamma-1)}} = 1,$$

т. е. если нет размерного сжатия либо растяжения нанокристалла. Если функция  $c^*(k_n^*)$  изменяется с  $k_n^*$ , т. е. если есть размерное изменение межатомного расстояния, то для учета влияния функции  $f_w^*(y)$  на размер нанокристалла рассмотрим отдельно случай низких и высоких температур.

## Влияние поверхностного давления на энергию активационного процесса

Как указано в работах [8,9], на поверхности нанокристалла имеются две конкурирующие силы.

1) Результирующая составляющая сил притяжения поверхности атома со стороны окружающих его соседних атомов. Эта сила (максимальная для атомов на ребрах и особенно в вершинах параллелепипеда) стремится втянуть поверхностный атом внутрь нанокристалла. Эта сила сжимает нанокристалл тем сильнее, чем меньше значение „размерного аргумента“  $k_n^*$ .

2) Сила, возникающая из-за колебаний атомов („нулевых“ при  $T = 0$  либо „тепловых“ при  $T > 0$ ). Эта сила стремится вытолкнуть поверхностный атом из нанокристалла, и именно она растягивает нанокристалл. Причем энергия и давление, обусловленные колебаниями атомов, растут с температурой.

При низких температурах для „неквантовых“ кристаллов преобладает первая сила. Но по мере увеличения температуры возрастает вторая сила, причем давление, связанное с колебаниями, повышается тем заметнее, чем меньше значения „размерного аргумента“  $k_n^*$ . Это приводит к тому, что при определенной „температуре инверсии“  $T_i$  размерная зависимость первой и второй силы компенсирует друг друга. А при „температуре нулевого поверхностного давления“  $T_0(k_n^*) \geq T_i$  эти две силы уравновешивают друг друга.

При низких температурах ( $0 \leq T < 0.3\Theta$ ) функция  $f_w(y)$  имеет линейную зависимость от температуры:  $f_w(y) \approx 8T/3\Theta$ , т. е.  $f_w^*(y) \approx [\Theta^*(N, f)]^{-1}$ . Поэтому здесь имеем зависимости:

$$\begin{aligned} E_V^*(T < 0.3\Theta) &\approx \frac{1}{[k_n^*(N, f)]^{1/2}[c^*(k_n^*)]^{3\gamma-2}}, \\ E_d^*(T < 0.3\Theta) &\approx \frac{[k_n^*(N, f)]^{1/2}}{[c^*(k_n^*)]^{3\gamma-2}}. \end{aligned} \quad (10)$$

В области низких температур, где  $T < T_i$ , нанокристалл сжат поверхностным давлением тем большим, чем меньше значение размерного аргумента  $k_n^*$ , т. е.  $c^* < 1$ . Поэтому здесь функция  $E_V^*$  возрастает с уменьшением  $k_n^*$ , т. е. как при „изоморфном“ (при  $f = \text{const}$ ) уменьшении размера, так и при „изомерном“ (при  $N = \text{const}$ ) отклонении формы нанокристалла от кубической. Таким образом, в области низких температур  $E_V^* > 1$ , т. е. здесь нанокристаллы имеют более совершенную решетку, чем макрокристалл. Что касается размерной зависимости функции  $E_d^*$ , то здесь уменьшение „размерного аргумента“  $k_n^*$  может компенсироваться уменьшением значения  $c^*(k_n^*)$ , а может и преобладать: все зависит от конкретного вещества. Но ясно, что при  $T < T_i$  функция  $E_d^*$  будет иметь размерную зависимость менее заметную, чем функция  $E_V^*$  из (10).

При высоких температурах ( $T > 1.5\Theta$ ) выполняется:  $f_w(y) \approx 1$ , и здесь функции  $E_V$  и  $E_d$ , согласно (9), имеют следующие размерные зависимости:

$$\begin{aligned} E_V^*(T > 1.5\Theta) &\approx \frac{1}{[c^*(k_n^*)]^{2(3\gamma-1)}}, \\ E_d^*(T > 1.5\Theta) &\approx \frac{k_n^*(N, f)}{[c^*(k_n^*)]^{2(3\gamma-1)}}. \end{aligned} \quad (11)$$

В области высоких температур:  $T_0(k_n^*) < T \leq T_m(k_n^*)$ , т. е. когда температура больше  $T_0(k_n^*)$  — „температуры нулевого поверхностного давления“ [8–10], нанокристалл растянут поверхностным давлением тем больше, чем меньше значение „размерного аргумента“  $k_n^*$ , т. е. здесь:  $c^* > 1$ . Это приводит к уменьшению функций  $E_V^*(k_n^*)$  и  $E_d^*(k_n^*)$  с уменьшением размерного аргумента. При этом если размерная зависимость функции  $E_V^*(k_n^*)$  обусловлена только размерным растяжением, то функция  $E_d^*$  имеет размерную зависимость более заметную, чем функция  $E_V^*$ , ибо здесь играет роль усиление подвижности за счет роста поверхностных атомов. Таким образом, при высоких температурах нанокристалл заметнее активирован более подвижными вакансиями, чем макрокристалл, что и делает нанокристалл нестабильным. Но (в соответствии с (5) функции:  $E_d(T_m)/k_b T_m = Y_d(T_m)$  и  $x_d(S-L) = x_d(Y_d(T_m))$ , будут постоянным для веществ с одинаковой структурой при любом значении размерного аргумента  $k_n^*$  и отношения  $T_m(k_n^*)/\Theta(k_n^*)$ .

В промежуточной области значений температуры:  $T_i < T < T_0(k_n^*)$ , где влияние поверхностного давления мало (т. е.  $c^* \approx 1$ ) значение  $E_V^*$  и концентрация вакансий почти не зависит от размерного аргумента  $k_n^*$ , но энергия делокализации (в соответствии с (9)) имеет размерную зависимость вида:  $E_d^* \approx k_n^*(N, f)$ , т. е. энергия делокализации атомов уменьшается при уменьшении „размерного аргумента“  $k_n^*$ : либо при изоморфном (т. е. при  $f = \text{const}$ ) уменьшении размера  $N$ , либо при изомерном (т. е. при  $N = \text{const}$ ) отклонении формы нанокристалла от кубической (т. е. при отклонении параметра формы  $f$  от единицы).

## Заключение

1. Показано, что предложенный ранее в [1] для макроструктур локализационный критерий фазового перехода кристалл–жидкость, справедлив и для нанокристалла: ФП К–Ж начинается, когда доля делокализованных атомов достигнет определенной величины:  $x_d(S-L) \cong 10^{-2}$ .

2. Размерное изменение энергии активационных процессов (образование вакансий и самодиффузия) определяется как размерным аргументом  $k_n^*(N, f)$  (т. е. либо изоморфным уменьшением размера, либо изомерным отклонением формы нанокристалла от кубической), так и поверхностным давлением. Как следует из (10) и (11), поверхностное давление может как ослаблять, так и усиливать размерные зависимости энергии активационных процессов.

3. В области низких температур нанокристаллы имеют более идеальную решетку, чем макрокристалл, что обусловлено как размерным сжатием, так и уменьшением энергии „нулевых колебаний“ из-за уменьшения температуры Дебая. При высоких температурах нанокристалл заметнее активирован более подвижными вакансиями, чем макрокристалл, что и делает нанокристалл нестабильным. Уменьшение функции  $E_d^*$  при уменьшении раз-

мерного аргумента  $k_n^*(N, f)$  обусловлено ростом доли поверхностных атомов.

Автор выражает благодарность Д.Н. Кобзаренко, К.Н. Магомедову, З.М. Сурхаевой и М.М. Гаджиевой за плодотворные дискуссии и помочь в работе.

Работа выполнена при финансовой поддержке программы президиума РАН (проект № 12.1.19) и РФФИ (грант № 09-08-96508-р-юг-а).

## Список литературы

- [1] *Магомедов М.Н.* // ЖТФ. 2008. Т. 78. Вып. 8. С. 93–100.
- [2] *Магомедов М.Н.* // Письма в ЖТФ. 2009. Т. 35. Вып. 14. С. 67–75.
- [3] *Иевлев В.М., Трусов Л.И., Холмянский В.А.* Структурные превращения в тонких пленках. М.: Металлургия, 1988. 326 с.
- [4] *Min-Yao Zhou, Ping Sheng.* // Phys. Rev. B. 1991. Vol. 43. N 4. P. 3460–3468.
- [5] *Рехвиашвили С.Ш., Киштикова Е.В.* // Письма в ЖТФ. 2006. Т. 32. Вып. 10. С. 50–55.
- [6] *Кузнецов В.М., Хромов В.И.* // Письма в ЖТФ. 2009. Т. 35. Вып. 10. С. 66–72.
- [7] *Берри Р.С., Смирнов Б.М.* // УФН. 2009. Т. 179. № 2. С. 147–177.
- [8] *Магомедов М.Н.* // Письма в ЖТФ. 2005. Т. 31. Вып. 1. С. 24–33.
- [9] *Магомедов М.Н.* // Теплофизика высоких температур. 2005. Т. 43. № 6. С. 870–879.
- [10] *Магомедов М.Н.* // Письма в ЖТФ. 2007. Т. 33. Вып. 5. С. 62–70.
- [11] *Магомедов М.Н.* // ФТП. 2008. Т. 42. Вып. 10. С. 1153–1164.
- [12] *Пруттон М.* Введение в физику поверхности. Ижевск: НИЦ „Регулярная и хаотическая динамика“, 2000. 256 с. [Prutton M. Introduction to Surface Physics. Oxford: Clarendon Press, 1994.]
- [13] *Девятко Ю.Н., Рогожкин С.В., Троян В.И.* // ЖЭТФ. 1999. Т. 116. № 6 (12). С. 2038–2044.
- [14] *Chen G.-X., Zhang J.-M., Xu K.-W., Ji V.* // J. Phys. and Chem. Solids. 2007. Vol. 68. N 3. P. 389–393.
- [15] *Петров Ю.И.* Физика малых частиц. М.: Наука, 1982. 359 с.
- [16] *Звонарева Т.Н., Ситникова А.А., Фролова Г.С., Иванов-Омский В.И.* // ФТП. 2008. Т. 42. Вып. 3. С. 331–335.
- [17] *Гусев А.И.* Наноматериалы,nanoструктуры, нанотехнологии. М.: Физматлит, 2009. 416 с.
- [18] *Морохов И.Д., Зубов В.И., Федоров В.Б.* // ФТТ. 1983. Т. 25. Вып. 1. С. 312–313.
- [19] *Зубов В.И., Федоров В.Б.* Математические задачи химической термодинамики. Новосибирск: Наука, 1985. С. 96–103.